(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001 年6 月14 日 (14.06.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/42232 A1

(51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/08695

C07D 309/08, 309/14

(22) 国際出願日:

2000年12月8日 (08.12.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願平11/351712

特顯平2000-38320

2000年2月16日(16.02.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 宇部興 産株式会社 (UBE INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒755-8633 山口県宇部市西本町1丁目12番32号 Yamaguchi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 原田勝正 (HARADA, Katsumasa) [JP/JP]. 西野繁栄 (NISHINO, Shigeyoshi) [JP/JP]. 島 秀好 (SHIMA, Hidetaka) [JP/JP]. 弘津健二 (HIROTSU, Kenji) [JP/JP]; 〒 755-8633 山口県宇部市大字小串1978番地の5 宇部興 産株式会社 宇部研究所内 Yamaguchi (JP). 西村 実 (NISHIMURA, Minoru) [JP/JP]; 〒755-0092 山口県宇部市上野中町9番3の1 Yamaguchi (JP).

- (74) 代理人: 弁理士 津国 肇(TSUKUNI, Hajime); 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 SVAX TS ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AU, BA, BB, BG, BR, BZ, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MA, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA.
- (84) 指定国 *(*広域*)*: ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESSES FOR PRODUCING TETRAHYDROPYRANYL-4-SULFONATE AND 4-AMINOTETRAHYDROPYRAN COMPOUND

(54) 発明の名称: テトラヒドロピラニルー4ースルホネート及び4ーアミノテトラヒドロピラン化合物の製造方法

(57) Abstract: A process for producing a tetrahydropyranyl-4-sulfonate characterized by reacting 3-buten-1-ol, which is easily available, with a formaldehyde compound and an organic sulfonic acid; and a process suitable for the industrial production of a 4-aminotetrahydropyran derivative, by which the derivative can be produced in high yield under mild conditions through a simple procedure.

(57) 要約:

本発明は、入手が容易な3ープテンー1ーオールに、ホルムアルデヒド化合物 及び有機スルホン酸を反応させることを特徴とするテトラヒドロピラニルー4ー スルホネートの製造方法、並びに温和な条件で、簡便な方法によって4ーアミノ テトラヒドロピラン誘導体を高収率で製造出来る、工業的に好適な4ーアミノテトラヒドロピラン誘導体の製造方法を提供するものである。

VO 01/42232 A1

明 細 書

テトラヒドロピラニルー4ースルホネート及び4ーアミノテトラヒドロピラン化 合物の製造方法

5

10

25

技術分野

本発明は、テトラヒドロピラニルー4ースルホネートの製造方法及びテトラヒドロピラニルー4ースルホネートから4ーアミノテトラヒドロピラン化合物を製造する方法に関する。テトラヒドロピラニルー4ースルホネートは、スルホニル基の脱離性を利用して、種々の化合物にテトラヒドロピラニル基を導入することが出来る有用な化合物であり、4ーアミノテトラヒドロピラン化合物は、医薬や農薬等の合成中間体又は原料として有用な化合物である。

背景技術

15 従来、3ープテン-1ーオールからテトラヒドロピラニル-4ースルホネートを製造する方法としては、例えば、硫酸の存在下、3ープテン-1ーオールとホルマリンとを反応させて、収率76%でテトラヒドロピラン-4ーオールを合成し (Chem. Ber., 88, 1053(1955))、次いで、塩基の存在下、テトラヒドロピラン-4ーオールとメタンスルホニルクロライドとを反応させて、収率35%でテトラヒドロピラニル-4ーメタンスルホネートを合成する(J. Chem. Soc., 1952, 910)等のように、テトラヒドロピラン-4ーオールを経由して二工程で製造する方法が知られている。

また、4-アミノテトラヒドロピラン化合物を製造する方法としては、従来、例えば、ラネーニッケルの存在下、テトラヒドロピラン-4-オンにアンモニアガスと水素ガスを接触させる方法(Helv. Chim. Acta., 47, 2145 (1964))、シアノ水素化ホウ素ナトリウムの存在下でテトラヒドロピラン-4-オンとアミンを反応させる方法(J. Med. Chem., 37, 565 (1994))、テトラヒドロピラン-4-オンを水、N, N-ジメチルホルムアミド及びギ酸の混合液中で加熱する方法(特開平11-263764号公報)等が知られている。しかしながら、テト

ラヒドロピランー4ーオンは、合成が比較的困難な化合物である上に、塩基に対して非常に不安定な化合物であり、容易に開環して重合するために取り扱いが煩雑となり、また、目的とする4ーアミノテトラヒドロピラン化合物の収率はいずれの方法の場合も低いという問題点がある。

一方、4-クロロテトラヒドロピランとアンモニアとを、オートクレーブ中、 200℃で反応させる方法(J. Org. Chem., <u>36</u>, 522(1971))も開示されているが、この反応条件は非常に厳しく、また、収率が低いという問題点がある。

本発明の目的は、入手が容易な3-ブテン-1-オールから、煩雑な操作を必要とすることなく、簡便な方法にて一工程でテトラヒドロピラニル-4-スルホ10 ネートを高収率で製造することが出来る、工業的に有利なテトラヒドロピラニル-4-スルホネートの製造方法を提供することである。

また、本発明の目的は、温和な条件で、簡便な方法によって4-アミノテトラヒドロピラン化合物を高収率で製造できる、工業的に好適な4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製造方法を提供するものである。

15

5

発明の要旨

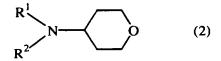
本発明は、3-ブテン-1-オールに、ホルムアルデヒド誘導体及び有機スルホン酸を反応させることを特徴とする、テトラヒドロピラニル-4-スルホネートの製造方法に関するものである。

20 また、本発明は、テトラヒドロピラニルー4-スルホネートと一般式(1):

$$R^{1}$$
 NH (1)

式中、R¹及びR²は反応に関与しない基を表わし;また、R¹及びR²は 互いに結合して環を形成していてもよい、

で示されるアミンとを反応させることを特徴とする一般式(2):



15

20

25

式中、R1及びR2は前記と同義である、

で示される4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製造方法に関するものである。

発明を実施するための最良の形態

5 先ず、本発明のテトラヒドロピラニルー4-スルホネートの製造方法について 説明する。

本発明の反応において使用する原料の3-ブテン-1-オールは、1,4-ブタンジオールの脱水反応(例えば、Bull. Chem. Soc. Jpn.,54,1585(1981))やブタジエンのモノエポキシ化反応とそれに続く還元反応(例えば、WO9936379)によって容易に合成が可能な化合物である。

本発明の反応において使用するホルムアルデヒド誘導体としては、ホルムアルデヒドの水溶液又はホルムアルデヒドの重合体が挙げられるが、例えば、ホルマリン、パラホルムアルデヒド及びトリオキサンが好適に使用される。

前記ホルムアルデヒド誘導体の使用量は、原料の3-ブテン-1-オールに対して、好ましくは1.0~5.0倍モル、更に好ましくは1.1~2.0倍モルである(ホルムアルデヒド換算)。これらのホルムアルデヒド誘導体は、単独又は二種以上を混合して使用しても良い。

本発明の反応において使用する有機スルホン酸としては、例えば、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸等のアルキルスルホン酸類;ベンゼンスルホン酸、 p ートルエンスルホン酸、 p ークロロベンゼンスルホン酸、 p ーブロモベンゼンスルホン酸等のアリールスルホン酸類が挙げられる。

前記有機スルホン酸の使用量は、原料の3-プテン-1-オールに対して、好ましくは1.0-5.0倍モル、更に好ましくは1.1-3.0倍モルである。

本発明の反応は、溶媒の存在下又は非存在下において行われる。使用される溶媒としては、例えば、水;ベンゼン、トルエン、キシレン、メシチレン等の芳香族炭化水素類;クロロホルム、ジクロロエタン等のハロゲン化炭化水素類;酢酸エチル、酢酸ブチル等の有機酸エステル類;テトラヒドロピラン、ジイソプロピルエーテル等のエーテル類が挙げられるが、好ましくは芳香族炭化水素類、更に好ましくは、ベンゼン、トルエン、特に好ましくはトルエンが使用される。

10

25

前記溶媒の使用量は、3-ブテン-1-オール1gに対して好ましくは0~50ml、更に好ましくは0~10mlである。これらの溶媒は、単独又は二種以上を混合して使用しても良い。

本発明の反応は、原料の3ープテン-1ーオール、ホルムアルデヒド誘導体及 び有機スルホン酸を液相で接触させるのが好ましく、例えば、不活性ガスの雰囲 気にて、3ープテン-1ーオール、ホルムアルデヒド誘導体及び有機スルホン酸 を混合して、加熱攪拌する等の方法によって、常圧下又は加圧下で行われる。上 記化合物の混合順序は任意であり、すべてを同時に混合してもよく、または、い ずれか一種または二種の混合物に残りのものを適宜、逐次または同時に添加して もよい。その際の反応温度は、好ましくは10~80℃、更に好ましくは20~ 60℃である。

なお、上記反応の最終生成物であるテトラヒドロピラニルー4ースルホネートは、例えば、反応終了後に溶媒を留去した後、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー等による一般的な方法によって精製される。

15 次に、本発明の4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製造方法について説明する。

本発明の反応において使用する原料のテトラヒドロピラニルー4ースルホネートは、例えば、上記したように、3ープテンー1ーオールに、ホルムアルデヒド 誘導体(例えば、ホルマリン)及び有機スルホン酸を反応させることによって、

20 容易に合成が可能な化合物である。

前記テトラヒドロピラニルー4ースルホネートとしては、例えば、テトラヒドロピラニルー4ーメタンスルホネート、テトラヒドロピラニルー4ーエタンスルホネート等のテトラヒドロピラニルー4ーアルキルスルホネート;テトラヒドロピラニルー4ーベンゼンスルホネート、テトラヒドロピラニルー4ーpートルエンスルホネート、テトラヒドロピラニルー4ーpークロロベンゼンスルホネート、テトラヒドロピラニルー4ーpープロモベンゼンスルホネート等のテトラヒドロピラニルー4ーアリールスルホネートが挙げられる。

本発明の反応において使用するアミンは、前記の一般式(1)で示される。その一般式(1)において、 R^1 及び R^2 は、反応に関与しない基であり、具体的に

は、同一或いは異なっていても良く、水素原子;置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を示す。また、R¹及びR²は結合して環を形成していても良い。

前記アルキル基としては、特に炭素原子数1~10のアルキル基が好ましく、 例えば、メチル基、エチル基、プロピル基(及びその異性体)、ブチル基(及び その異性体)、ペンチル基(及びその異性体)、ヘキシル基(及びその異性体)、 ヘプチル基(及びその異性体)、オクチル基(及びその異性体)、ノニル基(及 びその異性体)、デシル基(及びその異性体)が挙げられる。

前記シクロアルキル基としては、特に炭素原子数3~7のシクロアルキル基が 10 好ましく、例えば、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シ クロヘキシル基、シクロヘプチル基が挙げられる。

前記アラルキル基としては、特に炭素原子数 7~10のアラルキル基が好ましく、例えば、ベンジル基、フェネチル基(及びその異性体)、フェニルプロピル基(及びその異性体)が挙げられる。

前記アリール基としては、特に炭素原子数6~14のアリール基が好ましく、 例えば、フェニル基、p-トリル基、ナフチル基、アントラニル基が挙げられる。 前記のアルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基は置換基 を有していても良い。その置換基としては、炭素原子を介して出来る置換基、酸 素原子を介して出来る置換基、窒素原子を介して出来る置換基、ハロゲン原子の 中から選ばれる少なくとも一つが挙げられる。

前記炭素原子を介して出来る置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、 プロピル基等のアルキル基;ベンジル基等のアラルキル基;フェニル基等のアリ ール基;シアノ基が挙げられる。

前記酸素原子を介して出来る置換基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ 25 基、プロポキシ基、ブトキシ基、ベンジルオキシ基等のアルコキシ基;フェノキ シ基等のアリールオキシ基;アセチルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等のアシル オキシ基が挙げられる。

前記窒素原子を介して出来る置換基としては、ニトロ基;アミノ基が挙げられる。

20

25

前記ハロゲン原子としては、フツ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が 挙げられる。

本発明の反応において使用するアミンとしては、アミンそのものでも良いが、 常圧で沸点の低いアミンの場合には、取り扱いが容易な水溶液又はアルコール溶 液として用いるのが好ましい。その濃度は、好ましくは1~90重量%、更に好 ましくは3~60重量%である。

前記アミンの使用量は、原料のテトラヒドロピラニルー4ースルホネートに対して、好ましくは1~60倍モル、更に好ましくは3~40倍モルである。

前記溶媒の使用量は、原料のテトラヒドロピラニルー4ースルホネートに対して、好ましくは0~50重量倍、更に好ましくは0~20重量倍である。これらの溶媒は、単独又は二種以上を混合して使用しても良い。

本発明の反応は、テトラヒドロピラニルー4ースルホネートとアミンを液相で接触させることが好ましく、例えば、不活性ガス雰囲気にて、テトラヒドロピラニルー4ースルホネート及びアミンを混合して、加熱攪拌する等の方法によって、常圧又は加圧下で行われる。その際の反応温度は、好ましくは40~180℃、更に好ましくは50~130℃である。

また、必要に応じて、無機塩基又は有機塩基を系内に添加することによって、 反応性を調節しても良い。

なお、最終生成物である4-アミノテトラヒドロピラン誘導体は、例えば、反 応終了後、蒸留、再結晶、カラムクロマトグラフィー等の一般的な方法によって 分離・精製される。

実施例

次に、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明の範囲はこれらに 限定されるものではない。

実施例1

5 攪拌装置、温度計及び滴下漏斗を備えた10mlガラス製フラスコに、3-ブテン-1-オール1.00g(13.9mmol)及び37重量%ホルマリン水溶液(和光純薬社製)1.35g(16.6mmol)を加え、窒素雰囲気下、攪拌しながらメタンスルホン酸2.66g(27.7mmol)をゆるやかに滴下し、25℃で3時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、テトラヒドロピラニルー4-メタンスルホネートが1.65g(収率66%)生成していた。

実施例 2

実施例1と同様な反応装置に、3ープテン-1ーオール1.00g(13.9 mmol)、92重量%パラホルムアルデヒド(三井東圧化学社製)0.50g(15.3 mmol)及びトルエン5mlを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながらメタンスルホン酸3.99g(41.5 mmol)をゆるやかに滴下し、25℃で3時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、テトラヒドロピラニル-4-メタンスルホネートが2.15g(収率86%)生成していた。

20 実施例3

15

25

実施例1と同様な反応装置に、3ープテン-1ーオール1.00g(13.9 mmol)、トリオキサン0.50g(5.6 mmol;ホルムアルデヒド換算で16.8 mmol)及びトルエン5mlを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながらメタンスルホン酸2.66g(27.7 mmol)をゆるやかに滴下し、25℃で3時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、テトラヒドロピラニルー4ーメタンスルホネートが2.13g(収率85%)生成していた。

実施例 4

攪拌装置及び温度計を備えた50mlガラス製フラスコに、3-プテン-1-オ

ール1.00g(13.9mmol)、92重量%パラホルムアルデヒド(三井東圧化学社製)0.50g(15.3mmol)、pートルエンスルホン酸ー水和物5.23g(27.5mmol)及びトルエン5mlを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながら55℃で2時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、テトラヒドロピラニルー4ーpートルエンスルホネートが2.32g(収率65%)生成していた。

実施例5

テトラヒドロピラニル-4-メタンスルホネートの合成

攪拌装置、温度計及び滴下漏斗を備えた300mlガラス製フラスコに、3-ブ
10 テン-1-オール40.0g(0.55mol)、92重量%パラホルムアルデヒド(三井東圧化学社製)21.6g(0.66mol)及びトルエン200mlを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながらメタンスルホン酸85.3g(0.89mol)をゆるやかに滴下し、55℃で2時間反応させた。反応終了後、得られた反応液に飽和食塩水100mlを加え、酢酸エチル200mlで三回抽出した。次いで、有15 機層を分離し、飽和炭酸カリウム水溶液50mlで三回洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮し、薄黄色固体として純度86%(高速液体クロマトグラフィーによる面積百分率)のテトラヒドロピラニルー4ーメタンスルホネートの物性値は、

20 CI-MS (m/e); 181 (M+1).

'H-NMR (CDC1₃); 1.88ppm (2H, m)、2.04ppm (2H, m)、3.04ppm (3H, s)、3.55ppm (2H, m)、3.95ppm (2H, m)、4.90ppm (1H, m)
であった。

実施例 6

25 テトラヒドロピラニルー4ーpートルエンスルホネートの合成

攪拌装置、温度計及び滴下漏斗を備えた内容積200mlのガラス製フラスコに、3-ブテン-1-オール20.0g(0.28mol)、92重量%パラホルムアルデヒド(三井東圧化学社製)10.8g及びトルエン100mlを加え、窒素雰囲気下、攪拌しながらp-トルエンスルホン酸-水和物84.4g(0.44

mol)をゆるやかに滴下し、55℃で3時間反応させた。反応終了後、得られた 反応液に飽和食塩水50mlを加え、酢酸エチル100mlで3回抽出した。次いで、 有機層を分離し、飽和炭酸カリウム水溶液50mlで2回洗浄した後、無水硫酸マ グネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮し、無色固体として純度93% (ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)のテトラヒドロピラニルー4-p ートルエンスルホネート49.4gを得た(収率64%)。

テトラヒドロピラニルー4-p-トルエンスルホネートの物性値は、

CI-MS (m/e): 257 (M+1)

¹H-NMR (CDCl₃); 1.7~1.9ppm (4H, m), 2.45ppm (3H, s), 3.47ppm (2H, m), 3.87 ppm (2H, m), 4.69ppm (1H, m), 7.34ppm (2H, d, J=8.2Hz), 7.80ppm (2H, d, J=8.2Hz)

であった。

5

実施例7

攪拌装置及び温度計を備えた内容積10mlステンレス製オートクレーブに、実施例6で合成した純度93%のテトラヒドロピラニルー4ーpートルエンスルホネート0.57g(2.1mmol)及び50重量%ジメチルアミン水溶液(片山化学社製)5.6g(62mmol)を加え、70℃で4時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を高速液体クロマトグラフィー(内部標準法)により分析したところ、4ージメチルアミノテトラヒドロピランが0.18g(収率66%)生成20 していた。

実施例8

実施例 7 と同様な装置に、実施例 5 で合成した純度 8 6 %のテトラヒドロピラニルー4 ーメタンスルホネート 1. 0 5 g (5. 0 mmol) 及び 5 0 重量%ジメチルアミン水溶液 (片山化学社製) 9. 0 g (1 0 0 mmol) を加え、9 0 ℃で 5 時間反応させた。反応終了後、得られた反応液をガスクロマトグラフィー(内部標準法)により分析したところ、4 ージメチルアミノテトラヒドロピランが 0. 3 8 g (収率 5 9 %) 生成していた。

実施例9

25

攪拌装置及び温度計を備えた内容積500mlのステンレス製オートクレーブに、

実施例 5 で合成した純度 8 6 %のテトラヒドロピラニルー 4 ーメタンスルホネート 5 0.0 g (0.2 4 mol) 及び 5 0 重量%ジメチルアミン水溶液 (片山化学 社製) 4 0 0.0 g (4.4 4 mol) を加え、7 0 ℃で 5 時間反応させた。反応 終了後、得られた反応液を、還流冷却器及び冷却トラップ (ドライアイス/エタ ノールにより − 2 0 ℃に冷却) を備えた 1 0 0 0 mlのガラス製フラスコに移し、 反応液を昇温して 5 0 ~ 1 1 0 ℃で攪拌しながら、未反応のジメチルアミンを冷 却トラップに回収した (ジメチルアミンの回収量は 1 3 0 g であった。)。 その後、反応液を室温まで冷却し、濃塩酸 2 5 mlを加えて酸性化 (pH=1) した後、 クロロホルム 1 0 0 mlで 3 回洗浄した。次いで、水層に 8 mol / 1 水酸化ナトリ ウム水溶液 3 0 mlを加えて塩基性化 (pH=11) した後、塩化メチレン 1 0 0 ml で 3 回抽出し、得られた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減 圧下で濃縮し、次いで、減圧蒸留 (8 3 ~ 8 5 ℃、5 0 mmHg) によって、無色液体として純度 9 9 % (ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)の4 ージメチルアミノテトラヒドロピラン 1 4.6 g を得た(収率 4 7 %)。

15 4 - ジメチルアミノテトラヒドロピランの物性値は、

CI-MS (m/e); 130 (M+1)

'H-NMR (CDC1₃, δ (ppm)); 1.53 (2H, dt, J=4.8, 11.7Hz), 1.75 (2H, dt, J=2.1, 11.7Hz), 2.25 \sim 2.31 (7H, m), 3.36 (2H, dt, J=2.1, 11.7Hz), 4.01 (2H, dt, J=4.5, 11.7Hz)

20 であった。

比較例 1

実施例9と同様な反応装置に、テトラヒドロピラン-4-オン50.0g(0.5mol)、50重量%ジメチルアミン水溶液180.0g(2.0mol)及び5重量%Pd/C20g(パラジウム原子として9mmol)を加え、水素圧0.2~0.25 4MPaにて、50℃で7時間、更に70℃で4時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を室温まで冷却して触媒をセライトで濾過し、濃硫酸60mlを加えて酸性化(pH=1)した後、2-ブタノール200mlで2回、クロロホルム200mlで2回の順で洗浄した。次いで、水層に水酸化カリウム130gを加えて塩基性化(pH=11)した後、酢酸エチル300mlで3回抽出し、得られた有機層

を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮し、次いで、減圧蒸留(83~85℃、50mmHg)によって、無色液体として純度99%(ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)の4-ジメチルアミノテトラヒドロピラン12.4gを得た(収率19%)。

5 実施例10

実施例7と同様な装置に、実施例5で合成した純度86%のテトラヒドロピラニルー4ーメタンスルホネート1.05g(5.0mmol)及びピペリジン1.28g(15.0mmol)を加え、100℃で4時間反応させた。反応終了後、得られた反応液に8mol/1水酸化ナトリウム水溶液1.0ml及び水2.0mlを加え塩10基性化(pH=11)した後、クロロホルム30mlで2回抽出し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮して、黄色液体として純度82%(ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)の4ーピペリジノテトラヒドロピラン0.74gを得た(収率72%)。

4-ピペリジノデトラヒドロピランの物性値は、

15 CI-MS (m/e); 169 (M+1)

「H-NMR(CDCl₃、 δ (ppm)); $1.42\sim1.77$ (10H, m)、 $2.37\sim2.46$ (1H, m)、2.51(4H, t, J=5.7Hz)、3.36(2H, dt, J=2.4, 12.0Hz)、4.01(2H, dd, J=4.5, 11.1Hz)であった。

実施例11

20 攪拌装置及び温度計を備えた内容積500mlのステンレス製オートクレーブに、 実施例5で合成した純度86%のテトラヒドロピラニルー4ーメタンスルホネート50.0g(0.24mol)及び40重量%メチルアミン水溶液(片山化学社製)400.0g(5.15mol)を加え、70℃で3時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を、還流冷却器及び冷却トラップ(ドライアイス/メタノールにより-20℃に冷却)を備えた1000mlのガラス製フラスコに移し、反応液を昇温して50~110℃で攪拌しながら、未反応のメチルアミンを冷却トラップに回収した(メチルアミンの回収量は57gであった。)。その後、反応液を室温まで冷却し、濃塩酸25mlを加えて酸性化(pH=1)した後、クロロホルム100mlで3回洗浄した。次いで、水層に8mol/1水酸化ナトリウム水溶 液40mlを加えて塩基性化(pH=9)した後、クロロホルム100mlで3回抽出し、得られた有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮し、次いで、減圧蒸留(78~85℃、50mmHg)によって、無色液体として純度90%(ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)の4-メチルアミノテトラヒドロピラン11.0gを得た(収率36%)。

4-メチルアミノテトラヒドロピランの物性値は、

CI-MS (m/e); 115 (M+1)

¹H-NMR (CDCl₃, δ (ppm)); 0.8~1.2 (1H, brs), 1.37 (2H, dt, J=4.8, 11.7Hz), 1.81~1.87 (2H, m), 2.44 (3H, s), 2.51~2.61 (1H, m), 3.40 (2H, dt, J=2.4,

10 11.7Hz)、3.98 (2H, dt, J=3.6, 11.7Hz) であった。

実施例12

5

実施例7と同様な装置に、実施例5で合成した純度86%のテトラヒドロピラニルー4-メタンスルホネート0.21g(1.0mmol)及び2mol/1メチル7ミンエタノール溶液5.0ml(10mmol)を加え100℃で5時間反応させた。反応終了後、得られた反応液をガスクロマトグラフィー(内部標準法)により分析したところ、4-メチルアミノテトラヒドロピランが0.047g(収率41%)生成していた。

実施例13

実施例7と同様な装置に、実施例5で合成した純度86%のテトラヒドロピラニルー4-メタンスルホネート0.21g(1.0mmol)及び2mol/1アンモニアエタノール溶液5.0ml(10mmol)を加え、130℃で10時間反応させた。反応終了後、得られた反応液をガスクロマトグラフィー(内部標準法)により分析したところ、4-アミノテトラヒドロピランが0.083g(収率83%)生成していた。次いで、減圧下で濃縮して、薄黄色液体として純度99%(ガスクロマトグラフィーによる面積百分率)の4-アミノテトラヒドロピラン0.020gを得た

4-アミノテトラヒドロピランの物性値は、

CI-MS (m/e); 102 (M+1)

'H-NMR (CDCl₃, δ (ppm)); 1.31~1.45 (4H, m)、1.74~1.80 (2H, m)、2.80~2.90 (1H, m)、3.39 (2H, dt, J=2.4, 12.6Hz)、3.95 (2H, dt, J=3.3, 11.4Hz) であった。

実施例 1 4

- 5 実施例7と同様な装置に、実施例6で合成した純度93%のテトラヒドロピラニルー4-p-トルエンスルホネート1.38g(5.0mmol)及びベンジルメチルアミン3.18g(26.0mmol)を加え、70℃で4時間、更に90℃で5時間反応させた。反応終了後、得られた反応液を減圧下で濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(充填剤:ワコーゲルC-200(和光純薬社製)、
- 10 展開溶媒:クロロホルム/メタノール(=9/1(容積比)))で精製して、薄黄色液体として純度90%(高速液体クロマトグラフィーによる面積百分率)の4-ベンジルメチルアミノテトラヒドロピラン0.72gを得た(収率70%)。4-ベンジルメチルアミノテトラヒドロピランの物性値は、

CI-MS (m/e): 206 (M+1)

15 ¹H-NMR (CDCl₃, δ (ppm)); 1.61~1.84 (4H, m), 2.20 (3H, s), 2.56~2.69 (1H, m), 3.32~3.41 (2H, m), 3.58 (2H, s), 4.02~4.68 (2H, m), 7.22~7.36 (5H, m)

であった。

実施例15

実施例7と同様な装置に、実施例5で合成した純度86%のテトラヒドロピラニル-4-メタンスルホネート1.05g(5.0mmol)及びN-メチルアニリン1.61g(15.0mmol)を加え、100℃で4時間反応させた。反応終了後、得られた反応液に8mol/1水酸化ナトリウム水溶液1.0ml及び水2.0mlを加えて塩基性化した後、クロロホルム30mlで2回抽出し、有機層を無水硫
 酸マグネシウムで乾燥した。濾過後、減圧下で濃縮し、シリカゲルカラムクロマトグラフィー(充填剤:ワコーゲルC-200(和光純薬社製)、展開溶媒:トルエン/酢酸エチル(=3/1(容積比)))で精製して、赤色液体として純度99%(高速液体クロマトグラフィーによる面積百分率)の4-N-メチルアニリノテトラヒドロピラン0.16gを得た(収率17%)。

4-N-メチルアニリノテトラヒドロピランの物性値は、

CI-MS (m/e); 192 (M+1)

'H-NMR (CDC1₃, δ (ppm)); 1.66~1.92 (4H, m)、2.79 (3H, s)、3.47 (2H, dt, J=2.1、11.7Hz)、3.77~3.86 (1H, m)、4.06 (2H, dd, J=4.8, 11.7Hz)、6.73 (1H, t, J=7.2Hz)、6.82 (2H, d, J=8.1Hz)、7.21~7.23 (2H, m) であった。

産業上の利用可能性

本発明により、入手が容易な3-ブテン-1-オールから、煩雑な操作を必要 10 とすることなく、簡便な方法にて一工程でテトラヒドロピラニルー4-スルホネートを高収率で製造することが出来る、工業的に有利なテトラヒドロピラニルー4-スルホネートの製造方法を提供することが出来る。

また、本発明により、合成が容易なテトラヒドロピラニルー4ースルホネートから、温和な条件で、簡便な方法によって4ーアミノテトラヒドロピラン誘導体を高収率で製造出来る、工業的に好適な4ーアミノテトラヒドロピラン誘導体の製造方法を提供することが出来る。

15

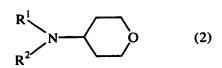
請求の範囲

- 1. 3-プテン-1-オールに、ホルムアルデヒド化合物及び有機スルホン酸を反応させることを特徴とする、テトラヒドロピラニル-4-スルホネートの製法。
 - 2. ホルムアルデヒド化合物がホルムアルデヒドの水溶液、パラホルムアルデヒド及びトリオキサンから成る群より選択された少なくとも1種である請求の範囲第1項記載のテトラヒドロピラニル-4-スルホネートの製法。
 - 3. ホルムアルデヒド化合物が3-プテン-1-オールに対し、 $1.0\sim5.$
- 10 0倍モルの量で使用される請求の範囲第1項記載のテトラヒドロピラニルー4ースルホネートの製法。
 - 4. 有機スルホン酸がメタンスルホン酸、エタンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、pートルエンスルホン酸、pークロロベンゼンスルホン酸及びpーブロモベンゼンスルホン酸から成る群より選択された少なくとも1種である請求の範囲第1項記載のテトラヒドロピラニルー4ースルホネートの製法。
 - 5. 有機スルホン酸が3-プテン-1-オールに対し、1.0~5.0倍モルの量で使用される請求の範囲第1項記載のテトラヒドロピラニルー<math>4-スルホネートの製法。
- 反応が不活性ガス雰囲気下において、3-ブテン-1-オール、ホルムア
 ルデヒド化合物及び有機スルホン酸を混合して、常温又は加圧下で、10~8
 0℃で行われる請求の範囲第1項~第5項の何れか一項に記載のテトラヒドロピラニル-4-スルホネートの製法。
 - 7. テトラヒドロピラニルー4ースルホネートと一般式(1):



式中、 R^1 及び R^2 は反応に関与しない基を表わし、また、 R^1 及び R^2 は 互いに結合して環を形成していてもよい、

で示されるアミンとを反応させることを特徴とする一般式(2):



式中、R1及びR2は前記と同義である、

で示される4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製法。

- 8. テトラヒドロピラニルー4ースルホネートが3ープテンー1ーオールに、 ホルムアルデヒド化合物及び有機スルホン酸を反応させることにより製造された ものである請求の範囲第7項記載の4ーアミノテトラヒドロピラン化合物の製法。
- 9. R¹及びR²が、水素原子;置換基を有していてもよい、アルキル基、シ クロアルキル基、アラルキル基又はアリール基から成る群より選択されたもので ある請求の範囲第7項記載の4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製法。
- 10. 式(1)で示されるアミンが、テトラヒドロピラニルー 4-スルホネートに対し1~60倍モルの量で使用される請求の範囲第7項記載の4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製法。
 - 11. 反応が、不活性ガス雰囲気下、常圧又は加圧下において、40~180℃の温度範囲で行われる請求の範囲第7項~第10項の何れか一項に記載の4-アミノテトラヒドロピラン化合物の製法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/08695

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ C07D309/08, C07D309/14						
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SEARCHED						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ C07D309/08-14						
Documentati	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched			
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN)						
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	Francisco Caturla et. al., "Pre applications of lithiated viny 3-buten-1-ol and 4-penten-1-ol No.33, pp.11449-11464, 1997	1-11				
A	Steven V. Ley et. al., "Alkylat derived from 2-(benzenesulphony their application to spiroketal s Vol.42, No.15, pp.4333-4342, 19	1-11				
··						
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
"A" docume conside "E" earlier date "L" docume cited to special "O" docume means "P" docume than the	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not red to be of particular relevance document but published on or after the international filing ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
06 M	ctual completion of the international search (arch, 2001 (06.03.01)	Date of mailing of the international search report 21 March, 2001 (21.03.01)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

国際調査報告		国際出願番号	PCT/JP0	0/08695	
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) 77D309/08, CO7D309/14				
B. 調査を行った分野					
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl. ' C07D309/08-14					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN)					
	ると認められる文献				
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連する	ときは、その関連する箇	所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
A A	Francisco Caturla et.al., "Preparation and synthetic applications of lithiated vinyl sulfones derived from 3-buten-1-ol and 4-penten-1-ol", Tetrahedron, Vol. 53, No. 33, pp. 11449-11464, 1997 Steven V. Ley et.al., "Alkylation reactions of anions derived from 2-(benzenesulphonyl) tetrahydropyran and their application to spiroketal synthesis", Tetrahedron, Vol. 42, No. 15, pp. 4333-4342, 1986			1-11 1-11	
	にも文献が列挙されている。	□ パテントファミ	リーに関する別	紙を参照。	
もの 「E」国際を定立 以優先権 は受持者 は、 での 「O」国際 「O」国際 「P」国際	型のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 目前の出願または特許であるが、国際出願日 表されたもの 張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 は他の特別な理由を確立するために引用する 自由を付す) る開示、使用、展示等に言及する文献 目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 06.03.01		国際調査報告の発送日	21.0	3.01	
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限の 大宅 を 電話番号 03-358	郁治 印	,	